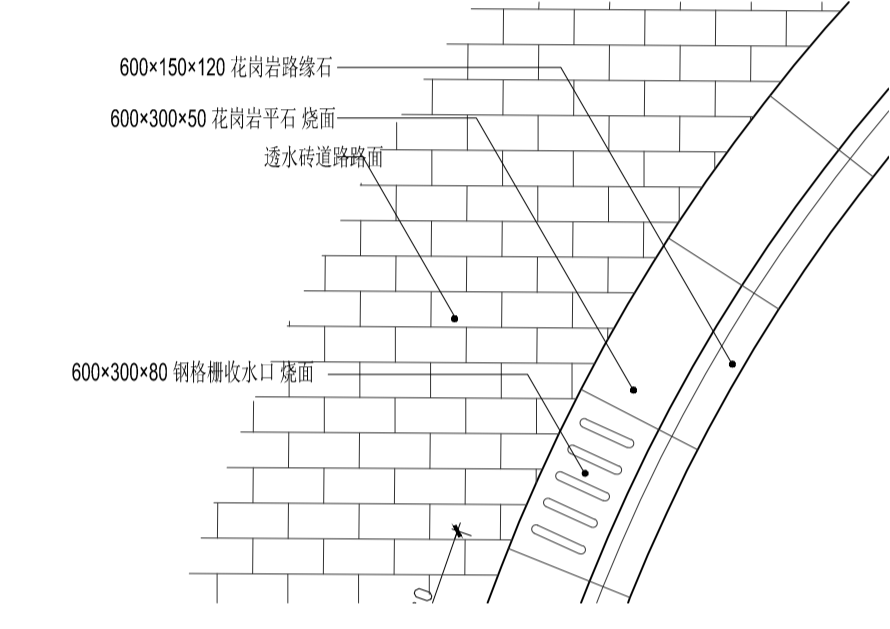
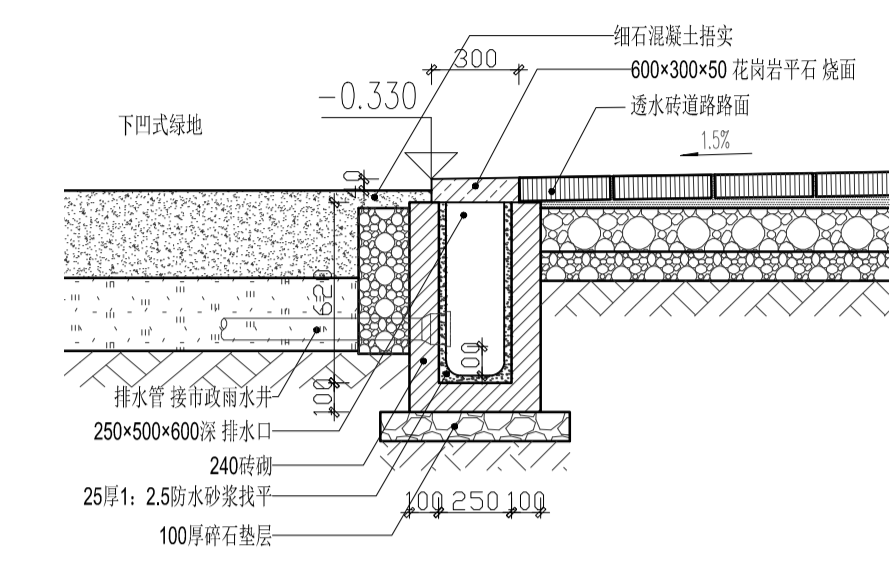


**图例**

4F	保留建筑层数	新建道路	用地红线
±0.00/±1.50	道路中心交叉点定位坐标	透水砖路面	地下室范围线
	±0.00=±2.00	建筑±0.00标高	道路转弯半径
	52.00	道路中心点标高	



**总技术经济指标表**

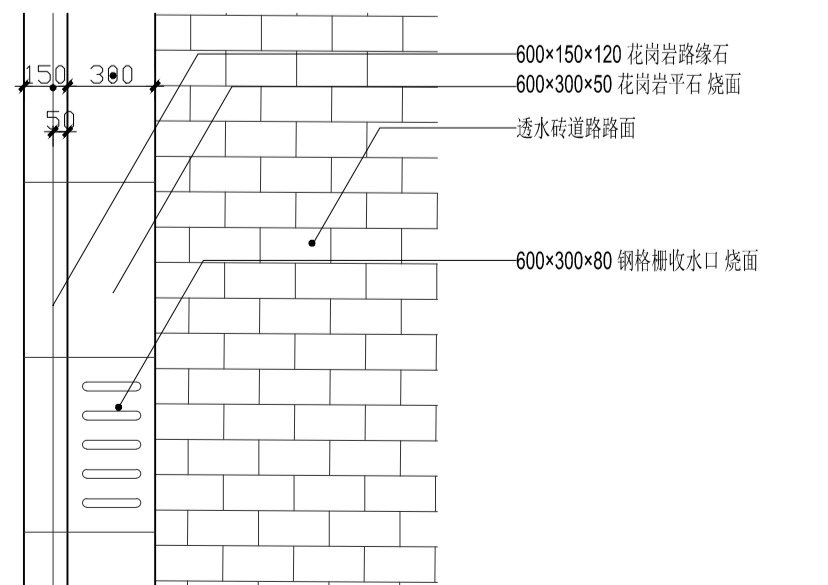
序号	名称	备注	单位	数量
1	总用地面积	2012拔地0134	m <sup>2</sup>	23298.785
	其中	建设用地面积	m <sup>2</sup>	19377.894
		代征道路面积	m <sup>2</sup>	3920.891
2	地上总建筑面积		合计	50382
	其中	现有地上总建筑面积	已建	23886
		本项目地上总建筑面积	新建	26496
3	地下总建筑面积		合计	10200
	其中	现有地下总建筑面积	已建	2781
		本项目地下总建筑面积	新建	7419
4	容积率			2.599
5	总占地面积		合计	7704
	其中	现有建筑总占地面积	已建	5426
		本项目占地面积	新建	2278
6	铺装道路		m <sup>2</sup>	2453.37
7	绿地面积		m <sup>2</sup>	5819.83
8	绿地率		%	30.03

注: 1. 本建设用地为C6教育科研设计用地。  
 2. 钉桩坐标见2012拔地0134。

**申报建筑技术指标表**

序号	名称	单位	数量	备注
1	建设用地面积	m <sup>2</sup>	19377.894	
	总建筑面积	m <sup>2</sup>	33915	
2	其中			
	地上建筑面积	m <sup>2</sup>	26496	功能为: 实验室及配套用房等。
	地下建筑面积	m <sup>2</sup>	7419	功能为: 地下车库、设备用房和人防
3	机动车停车位	辆	115	全地下
4	非机动车停车位	辆	88	全地面
5	绿地总面积	m <sup>2</sup>	5819.83	
6	绿地率	%	30.03	
7	建筑高度	m	59.95	
8	建筑层数			
	地上层数	层	14	
	地下层数	层	2	

**总平面图竖向分析图** 1:500



单位出图专用章 DRAWING RELEASE SEAL <b>工程施工图设计专用章</b> 资质证书号: A131003013 有效期至2020年04月16日止 上海市勘察设计行业协会统一颁发	个人执业专用章 CHARTERED DESIGNER SEAL <b>中华人民共和国一级注册建筑师</b> 姓名: 许丹 注册号: 3100301-004 有效期至: 2018年12月	<b>SEEDRI</b> 上海电子工程设计研究院有限公司 SHANGHAI ELECTRONIC ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD 张天逸 张天逸 张天逸 张天逸 许丹 许丹 许丹 许丹 张人茂 张人茂	工程名称 Project Name: 国家纳米科学中心纳米集成技术与纳米制造综合平台项目 子项 Building Name: 纳米集成技术与纳米制造综合平台 图名 Drawing Title: 总平面图竖向分析图	工程编号 Project No: W2014-01 图号 Drawing No: 建施-07 比例 Scale: 1:500 版次 Version: 01 日期 Date: 2017.02.15
--	---	---	---	--